

تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب کاری مکانیکی و عملیات حرارتی

محمد خواجه لکزای^{*} ، سعید رضا بخشی و غلامحسین برهانی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

(دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۶/۱۹ دریافت نسخه نهایی: ۱۰/۱۷)

چکیده – در این پژوهش اثر متغیرهای مهم مانند زمان آسیاب کاری، دمای عملیات حرارتی، مدت زمان اعمال گرمایش و سرعت گرمایش در تهیه پودر نیترید سیلیسیم به روش آسیاب کاری مکانیکی بررسی شد. از میکروپودر سیلیسیم به عنوان پیش‌ماده و از نیتروژن به عنوان گاز اتمسفری و هم‌چنین ماده اولیه استفاده شد. در ابتدا پودر سیلیسیم در محیط نیتروژن به مدت ۳۰ ساعت آسیاب کاری و در مرحله بعد در دمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد در جریان گاز نیتروژن عملیات حرارتی شد. فازهای تشکیل شده در این روش، توسط پراش پرتو ایکس و ریخت و اندازه ذرات با میکروسکوپ الکترونی رویشی بررسی شدند. تحلیل فلورسانس پرتو ایکس برای بررسی میزان خلوص نیترید سیلیسیم تولید شده استفاده شد. تحلیل پراش پرتو ایکس، فازهای آلفا و بتا نیترید سیلیسیم را نشان داد و هم‌چنین میانگین اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی حدود ۷۰ نانومتر به دست آمد. نمونه بهینه در شرایط ۳۰ ساعت آسیاب کاری، عملیات حرارتی تا دمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد و با سرعت اعمال گرمای ۲۲ درجه سانتی گراد در دقیقه تهیه شد. تحلیل فلورسانس پرتو ایکس نیز خلوص پیش از ۹۸ درصد را نشان داد.

واژگان کلیدی: نیترید سیلیسیم، آسیاب کاری مکانیکی، نانوپودر، مدت زمان آسیاب کاری، نیتراسیون

Synthesis of Silicon Nitride by Mechanical Alloying and Heat Treatment

M. Khajelakzay^{*}, S. R. Bakhshi and G.H. Borhani

Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran

Abstract: In this study, synthesis of silicon nitride by mechanical alloying and the effects of important parameters of milling time and heat treatment temperature, time and rate are presented. Silicon micro powder and nitrogen gas were used as precursor materials. Synthesized phases, morphology and particle size were investigated by X-ray diffraction pattern (XRD) and Field

* مسئول مکاتبات پست الکترونیکی: lakkazay@mut-es.ac.ir

emission scanning electron microscopy (FE-SEM), respectively. X-ray fluorescence analysis (XRF) was used for silicon nitride purity investigation. The optimum sample was produced at 30 h milling time, heat treatment at 1300 °C and 22 °C/min heating rate conditions. X-ray fluorescence analysis showed more than 98% purity.

Keywords: Silicon nitride, Mechanical alloying, Nanopowder, Milling time, Nitration



اکسی نیترید سیلیسیم و کریستربالیت از جمله ناخالصی‌های موجود در پودرهای نیترید سیلیسیم به شمار می‌روند. اکسی نیترید سیلیسیم در طی مراحل ابتدایی عملیات حرارتی و در حضور اکسیژن تشکیل می‌شود. اگر فشار گزینی گاز اکسیژن بالاتر از 17°C انتسфер باشد از نظر ترمودینامیکی فاز کریستربالیت و در غیر این صورت فاز اکسی نیترید سیلیسیم پایدار است [۶-۴].

اکسی نیترید سیلیسیم با توجه به واکنش (۲) در حین فرایند تفجروشی شکل می‌گیرد و با توجه به سختی بالای آن قابل مقایسه با نیترید سیلیسیم است [۷].



وجود فاز ناخالصی آهن در ترکیب با تشکیل فاز مذاب سیلیسید آهن، باعث کاهش نقطه ذوب سیلیسیم شده، بدین طریق تشکیل فاز بتا را سرعت می‌بخشد. از عوامل تأثیرگذار بر این فرایند می‌توان به فشار گاز نیتروژن، ناخالصی‌های موجود در پودر مخصوصاً آهن، ناخالصی‌های گازی مانند هیدروژن و اکسیژن، دما و زمان فرایند اشاره نمود.

در پژوهشی دیگر از عناصری مانند کلسیم، ایتریم، میزیم، سریوم، تریوم و لانتانیوم به منظور افزایش سرعت نیتراسیون و تشکیل فاز نیترید سیلیسیم استفاده شده است [۶-۴]. با افزودن این عناصر در بالاتر از 700 سانتی گراد نیتراسیون سیلیسیم افزایش می‌یابد. با توجه به نوع هر عنصر افزودنی نیز ریخت (مورفولوژی) محصول نیز متفاوت است.

روش آسیاب‌کاری مکانیکی که شامل مخلوط کردن و آبیارسازی با استفاده از انرژی بالا است استفاده گسترده‌ای در زمینه متالورژی و همچنین سرامیک پیدا کرده است. اولین گزارش‌ها از تشکیل ساختارهای بلوری نانومتری با

۱- مقدمه

تا به حال پژوهش‌های بسیاری روی سرامیک‌های نیترید سیلیسیم انجام شده است و این مواد در کاربردهای ساختاری متفاوتی هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از جمله این کاربردها می‌توان به اجزای موتورها، قالب‌های اکستروژن، ابزار برش و کاربردهای نظامی به علت خواص برتر فیزیکی و مکانیکی حاصل از آنها اشاره نمود [۱]. نیترید سیلیسیم در اواسط قرن نوزدهم شناخته شد. استرکیومتری و فازهای نیترید سیلیسیم در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسط دانشمندان آلمانی مشخص شد. ساختار شیمیایی نیترید سیلیسیم به صورت Si_3N_4 و به چهار شکل بلوری α ، β ، γ و δ وجود دارد. دو نوع α و β از شناخته شده‌ترین و اصلی‌ترین پلی‌مورف‌های^۱ نیترید سیلیسیم به شمار می‌آیند که دارای ساختار بلوری شش وجهی‌اند^۲. همچنین نوع γ دارای ساختار مکعبی^۳ است و ساختار δ هنوز هم مبهم است [۲، ۳].

برای تهیه پودر نیترید سیلیسیم از روش‌های مختلفی استفاده شده است. از جمله این روش‌ها می‌توان به رسوب دهی شیمیایی از فاز گازی، سنتز خود احتراقی، احیا کربوترمیک سیلیکا، سل-زل، نیتراسیون مستقیم پودر سیلیکا و آسیاب‌کاری مکانیکی نام برد. در روش نیتراسیون مستقیم، پودر سیلیسیم در دمای بین 1200 تا 1500 سانتی گراد تحت گاز نیتروژن با فشار بالا قرار می‌گیرد. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که پودر نیترید سیلیسیم با فازهای آلفا و بتا در ابعاد میکرونی در حدود دمای 1300 سانتی گراد تشکیل می‌شود. پس از مخلوط کردن مواد اولیه و درگیر شدن مولکول‌های نیتروژن با ذرات سیلیسیم و جذب آنها بر روی این ذرات، با افزایش دما طی عملیات حرارتی واکنش نیتراسیون سیلیسیم رخ می‌دهد (واکنش ۱):

در این پژوهش از آسیاب سایشی مستقر در آزمایشگاه متالورژی پردر دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ساخته شده در محل آزمایشگاه) استفاده شد. محفظه این آسیاب از جنس فولاد زنگ نزن است.

در پرسه آسیاب کاری ابتدا پردر سیلیسیم و گلوله های فولادی با نسبت وزنی ۱ به ۲۰ درون محفظه آسیاب قرار داده شده، مقدار ۰/۵ درصد وزنی اسید استواریک به عنوان عامل کنترل کننده فرایند اضافه شد. ترکیب مورد نظر در مدت زمان های ۲۰ و ۳۰ ساعت با سرعت ۲۶۵ دور در دقیقه در دمای اتاق و تحت گاز نیتروژن با شارش ۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه، آسیاب کاری شد. پردر آسیاب کاری شده به منظور حذف گازها و رطوبت جذب سطحی، قبل از عملیات حرارتی در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد و تحت خلاه گاز زدایی شد.

در مرحله بعد، پردر حاصل از فرایند آسیاب کاری به منظور تشکیل فاز نیترید سیلیسیم، تحت عملیات حرارتی قرار داده شد. پردر آسیاب شده به مدت ۱ ساعت در دمای ۱۳۰ درجه سانتی گراد با سرعت گرمایش ۱۰ درجه سانتی گراد در دقیقه تحت جریان گاز نیتروژن و یا نیتروژن / هیدروژن، عملیات حرارتی شد. برای عملیات حرارتی و انجام فرایند نیتراسیون پردر سیلیسیم آسیاب کاری شده و همچنین جلوگیری از نفوذ اکسیژن به سیستم، از کوره تحت گاز نیتروژن استفاده شد. کوره مورد استفاده از نوع لوله ای با بیشینه دمای ۱۴۰ درجه سانتی گراد است که از گاز نیتروژن نیز با سرعت ۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه به عنوان گاز محافظ استفاده شد. همچنین از گاز هیدروژن به همراه گاز نیتروژن برای واکنش با اکسیژن ناخالصی گاز نیتروژن یا حاصل از واکنش های احتمالی استفاده شده است. پردر حاصل از عملیات حرارتی توسط هاون به خوبی نرم شد تا کلرخدهای حاصل از عملیات حرارتی نرم شوند.

برای افزایش میزان خلوص گاز مورد استفاده (قبل از ورود گاز به کوره) و جلوگیری از تشکیل فازهای اکسیدی از یک سیستم تصفیه دو جزئی شامل پردر مس (جادب اکسیژن در دمای حدود ۴۰۰ درجه سانتی گراد) و سیلیکا ژل (جادب

روش آسیاب کاری مکانیکی به حدود سال ۱۹۸۷ مربوط می شود [۸، ۹]. در طی فرایند آسیاب کاری فرایندهایی مانند تغییر شکل، تکه تکه شدن، شکست، جوش سرد، نفوذ، غیربلوری (آمورف) شدن و واکنش های گاز جامد پی درپی اتفاق می افتد. تمامی این فرایندها بر چگونگی و مقدار نیتروژن جذب شده در طی فرایند آسیاب کاری موثر است. تشکیل فاز سیلیسیم غیربلوری حاوی نیتروژن در طی آسیاب کاری شامل سه مرحله زیر است [۱۰، ۷]:

- واکنش بین نیتروژن و ذرات سیلیسیم از طریق جذب فیزیکی، جذب شیمیایی و تجزیه مولکول های گاز روی سطح ذرات سیلیسیم،

- حرکت نیتروژن به سمت مرزدانه های سیلیسیم و یا نابه جایی ها و عیوب مختلف و

- غیربلوری شدن سیلیسیم به علت فشار بالای برخورد یا ریز شدن بلورها

با توجه به نیاز به پژوهش و بررسی انواع روش های ساخت به صرفه و پر بازده، در این پژوهش سعی شده است با به کار گیری روشی مناسب، نانر پردر نیترید سیلیسیم با استفاده از یک روش دو مرحله ای تولید شود. این دو مرحله شامل آسیاب کاری مکانیکی و سپس عملیات حرارتی پردر تحت گاز نیتروژن است. در مرحله اول سعی می شود که با فعال کردن ذرات سیلیسیم در محیط نیتروژن و در گیر نمودن ذرات سیلیسیم با نیتروژن، بتوان در مرحله عملیات حرارتی فاز نیترید سیلیسیم را با خلوص مناسب تهیه نمود.

۲- مواد و روش پژوهش

در این پژوهش برای تهیه ترکیب نیترید سیلیسیم از روش آسیاب کاری مکانیکی استفاده شده است. مورد مورد استفاده عبارت از پردر سیلیسیم تجاری (خلوص بیش از ۹۹ درصد وزنی، اندازه ذرات کمتر از ۶۵ میکرومتر تولید شرکت پردر خراسان)، اسید استواریک، گاز نیتروژن و هیدروژن آزمایشگاهی است.

جدول ۱- شرایط آزمایش‌های مختلف انجام شده برای تولید پودر Si_3N_4

کد نمونه	زمان آسیاب کاری (h)	حرارتی (°C)	مدت زمان در دمای بیشینه (min)	سرعت اعمال (°C/min)	گاز آتمسفر کوره
SN1	۲۰	۱۳۰۰	۶۰	۱۴	N_2
SN2	۲۰	۱۳۰۰	۱۲۰	۱۴	N_2
SN3	۲۰	۱۳۰۰	۶۰	۱۰,۶	N_2
SN4	۲۰	۱۳۰۰	۶۰	۲۲	۷۵% N_2 +۲۵% H_2
SN5	۳۰	۱۳۰۰	۶۰	۲۲	۵۰% N_2 +۵۰% H_2
SN6	۳۰	۱۳۰۰	۶۰	۲۲	۷۵% N_2 +۲۵% H_2
SN7	۳۰	۱۳۰۰	۶۰	۲۲	۷۵% N_2 +۲۵% H_2

شده است. همان‌طور که مشخص است پودر مورد استفاده هیچ پیک ناخالصی از خود نشان نمی‌دهد. شکل ۱-ب مربوط به نمونه SN1 است که در شرایط مدت زمان آسیاب کاری ۲۰ ساعت، با سرعت اعمال گرمای ۱۴ درجه سانتی گراد در دقیقه تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد و مدت زمان ماندگاری ۶۰ دقیقه در این دما و محیط نیتروژن تولید شده است. همان‌طور که مشخص است مقدار زیادی از سیلیسیم به صورت واکنش نکرده باقی‌مانده است، و فقط مقدار کمی از آن به $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ تبدیل شده است. فاز اکسیدی $\text{Si}_3\text{N}_2\text{O}$ نیز به مقدار قابل ترجیح تشکیل شده است. اکسی نیترید سیلیسیم یک ترکیب در سیستم $\text{Si}_3\text{N}_4\text{-SiO}_2$ است که دارای خواصی جالبی همچون مقاومت به اکسایش عالی، استحکام بالا و چگالی پایین است. اکسی نیترید سیلیسیم می‌تواند از طریق تفجوشی واکنشی فاز مایع از یک مخلوط دارای غلظت مولکولی مساوی $\text{Si}_3\text{N}_4+\text{SiO}_2$ و یا همچنین از طریق نیتراسیون فاز گازی مخلوط Si و SiO_2 ساخته شود [۱۱].

اما فاز $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ که فاز اصلی و محصول مورد نظر این پژوهش است به مقدار بسیار کمی تشکیل شده است. در نمونه SN2 سعی شد که با افزایش مدت زمان عملیات حرارتی در دمای بیشینه، مقدار بیشتری از سیلیسیم نیتریده شود. همان‌طور که در شکل ۱-ب نیز دیده می‌شود، مقدار بیشتری از سیلیسیم به علت افزایش مدت زمان عملیات حرارتی تا

روطیت) استفاده شد. شرایط مختلف نمونه‌های پودری تولید شده در جدول ۱ آمده است. الگوهای پراش پرتو ایکس با استفاده از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس (XRD)^۱ فیلیپس مدل CIII Rigaku D-Max با استفاده از پرتو نگاری (Cu-K α , $\lambda=0.15406 \text{ nm}$) فیلتر شده با Ni با ولتاژ ۴۰ کیلوولت، جریان ۴۰ میلی‌آمپر، زاویه پراش ۲۰ از ۱۰ تا ۸۰ درجه و نرخ روبیش $0.06^{\circ}/\text{min}$ درجه در دقیقه به منظور تشخیص ساختارهای بلوری مختلف ثبت شد. فازشناسی الگوهای پراش سنجی پرتو ایکس توسط نرم‌افزار X'Pert HighScore انجام شد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی رویشی برای بررسی مورفوگلزی نمونه‌ها با تشکیل تصاویر الکترون ثانیه^۲، توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی رویشی (FESEM, TESCAN- MIRAS) TESCAN و گسیل میدانی^۳ (S-4160 ZIESS) به ترتیب با ولتاژهای شتاب‌دهنده ۱۵ و ۲۰ کیلوولت تهیه شد. از آن‌جا که پودرهای نیترید سیلیسیم رسانایی الکتریکی ندارند، پرشش دهنده طلا (قبل از رویت زیر میکروسکوپ) به وسیله دستگاه لایه‌گذاری انجام شد.

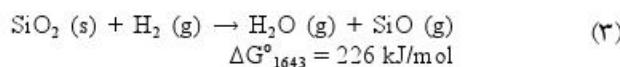
۳- نتایج و بحث

شکل ۱ الگوهای پرتو ایکس پودر سیلیسیم عملیات حرارتی نشده و عملیات حرارتی شده در شرایط مختلف را نشان می‌دهد. شکل ۱-الف مربوط به ماده اولیه سیلیسیم استفاده

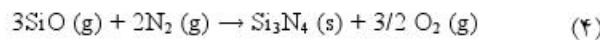
افزایش باید [۱۲]. از سوی دیگر با افروden گاز هیدروژن به گاز نیتروژن، مقدار اکسیژن ناخالصی این گاز در سیستم تصفیه جذب شده، بدین صورت فاز $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ کاهش یافته است.

گزارش شده که افروden هیدروژن به اتمسفر نیتروژن می‌تراند باعث افزایش نیتراسیون کلی شود [۱۳]. در گزارش‌هایی دیگر بیان شده است که احتمال افزایش خواص مکانیکی به واسطه حضور هیدروژن در اتمسفر نمونه‌های نیترید سیلیسیم وجود دارد [۱۴-۱۶].

پژوهش بر روی عملکرد هیدروژن تایید می‌کند که به احتمال قری، هیدروژن به حذف لایه سیلیکای محافظه از سطح ذرات سیلیسیم شتاب می‌دهد و واکنش به صورت رابطه ۳ است [۱۷، ۱۸]



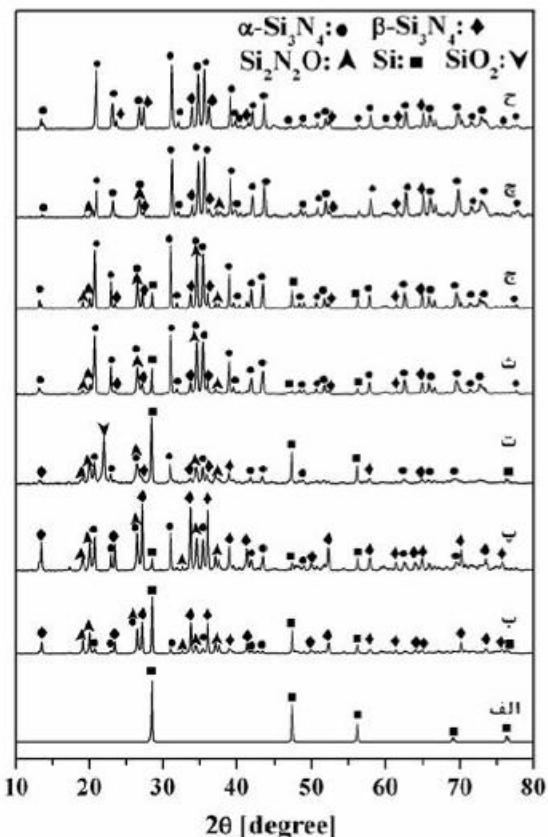
در کنار واکنش ۳، یک واکنش نیتراسیون کمکی از بخار نیترید سیلیسیم وجود دارد (رابطه ۴).



ΔG° مربوط به این واکنش مقداری بزرگ و مثبت است (۵۴۵ کیلو ژول بر مول در دمای ۱۷۰۰ کلوین) و به عنوان حداقل نیاز لازم، فشارهای اولیه اکسیژن باید کم باشد (10^{-16} ~اتمسفر) تا این واکنش به صورت منبع قری تری از نیترید سیلیسیم عمل کند [۱۲].

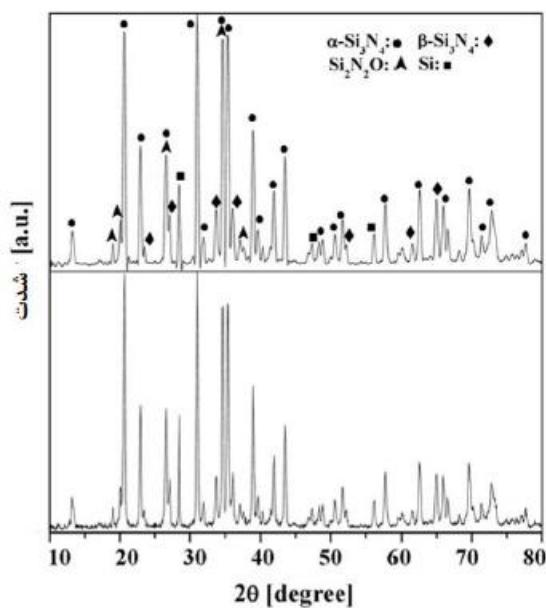
حضور مونواکسید سیلیسیم به همراه پودر سیلیسیم نیتریده اجتناب‌ناپذیر است، چرا که برای تامین این گاز سه منبع وجود دارد که شامل احیاء اولیه لایه سیلیکا، واکنش سیلیسیم با اکسیژن موجود در گاز فرایند نیتراسیون و واکنش با بخار آب موجود در گاز فرایند نیتراسیون می‌شود.

مولسین و همکارانش [۱۱]، سهم احتمالی واکنش ۴ را به طور ویژه بررسی نموده اند. آن‌ها سعی کردند که اهمیت عدم حضور شار مناسبی از اکسیژن را از سطح نیتراسیون بررسی کنند. بیان شده است که در فشارهای جزئی تعادلی، هیدروژن بسیار موثرتر می‌تراند در فرایند نیتراسیون نقش داشته باشد. در غیاب هیدروژن، به احتمال قری واکنش ۴ نقش خیلی کمی در



شکل ۱- الگوهای پرتو ایکس پودرهای (الف) ماده اولیه سیلیسیم، (ب) SN3، (ت) SN1، (پ) SN2، (ث) SN7، (ج) SN5، (ز) SN6 و (ح) SN4

۱۲۰ دقیقه به $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ تبدیل شده است، اما همچنان مقدار فاز $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ کم برده، مقدار فاز $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ نیز افزایش یافته است. کاهش سرعت گرمادهی تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد در دقیقه در نمونه SN3 نشان داد که مقدار قابل ترجیحی از سیلیسیم به صورت واکنش نکرده باقی مانده، فاز جدید SiO_2 (کریستالیت) در نمونه تشکیل شده است. این رفتار احتمالاً به علت ایجاد زمان کافی برای واکنش اکسایش سیلیسیم در دههای کمتر از ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد بوده است. فاز کریستالیت در دههای کمتر از ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد به صورت شبیه پایدار است. شرایط تولید نمونه SN4 طوری در نظر گرفته شد که با افزایش سرعت گرمادهی تا ۲۲ درجه سانتی گراد در دقیقه از تشکیل فاز کریستالیت جلوگیری شود و همچنین با افزایش دمای عملیات حرارتی میزان فاز $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$

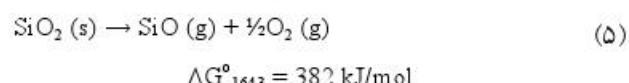


شکل ۲- اثر فرایند گاززدایی قبل از عملیات حرارتی مربوط به نمونه SN4

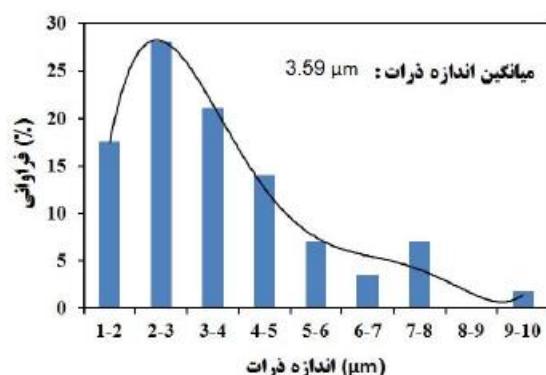
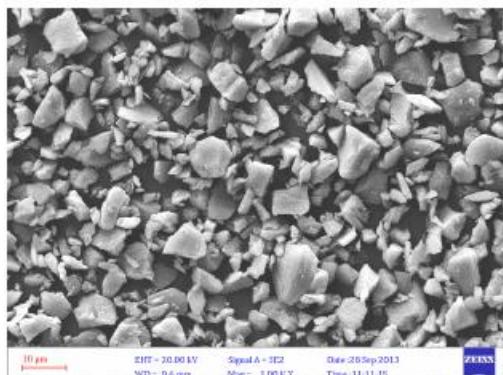
در شکل ۲ پودر سیلیسیم مورد استفاده در فرایند آسیاب کاری نشان داده شده است. همان طور که مشخص شده است پودر مورد استفاده دارای میانگین اندازه ذرات ۳۶ میکرومتر است. همان طور که در شکل ۴ دیده می شود، نمونه SN4 با آسیاب کاری به مدت ۲۰ ساعت و عملیات حرارتی در ۱۳۰ درجه سانتی گراد دارای ذراتی ریزتر با میانگین اندازه ذرات ۲۰۸/۴ نانومتر اما متصل به هم است. با افزایش مدت زمان آسیاب کاری به ۳۰ ساعت دیده می شود (شکل ۵) که ذرات دارای میانگین اندازه ذرات ریزتر و همچنین اتصال کم تری بین ذرات هستند. وجود هر دو فاز α و β - Si_3N_4 مشخص است به طوری که ذرات میله ای شکل به β - Si_3N_4 و ذرات شبه کروی به α - Si_3N_4 نسبت داده می شود. این تصاویر با الگوهای پراش پرتو ایکس نیز هم خوانی دارد که نشان دهنده فاز اصلی α - Si_3N_4 هستند. در شکل ۶ توزیع اندازه ذرات فاز آلفا و همچنین توزیع اندازه قطرهای فاز بتا نیترید سیلیسیم نشان داده شده است. میانگین اندازه ذرات فاز آلفا ۱۲۲/۹ نانومتر و میانگین قطر میله های فاز بتا ۱۱۲/۱۴ نانومتر بدست آمد. همان طور که دیده می شود میانگین قطرهای دارای توزیع

فرایند نیتراسیون دارد و این که نیتراسیون بخار سیلیسیم تشکیل دهنده فاز آلفا نیترید سیلیسیم است. از آنجایی که هدف این پژوهش تهیه قطعه های نیترید سیلیسیم است بنابراین تهیه پودر با پیشترین درصد فاز آلفا مطلوب تر است.

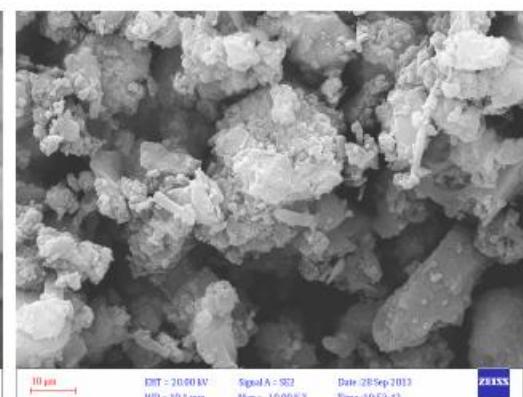
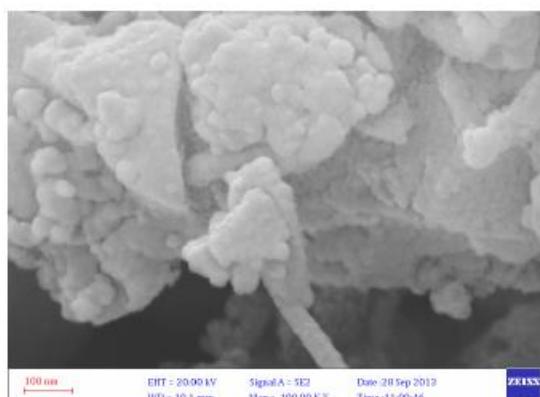
همان طور که در شکل ۱-ج نشان داده شده است (نمونه SN5)، با افزایش مدت زمان آسیاب کاری تا ۳۰ ساعت شدت پیک های فاز α - Si_3N_4 افزایش و همچنین شدت پیک های سیلیسیم باقی مانده کاهش یافته است. در نمونه SN6 با افزایش $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ مقدار گاز نیتروژن از ۵۰٪ به ۷۵٪ کاهش فاز اکسیدی Si_3N_4 مشاهده می شود برای تهیه نمونه SN7، در مسیر عبور گاز $75\% \text{N}_2 + 25\% \text{H}_2$ قبل از کوره عملیات حرارتی، یک سیستم تصفیه دو جزئی تعییه شد. بدین صورت که ابتدا گاز از یک تونل دارای پودر مس در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد عبور کرد که باعث جذب اکسیژن موجود توسط مس شد. در ادامه گاز از یک تونل دارای سیلیکاژل عبور می کند که در این قسمت مقادیر ناچیز بخار آب موجود نیز جذب می شود. همانطور که در شکل ۱-ج مشاهده می شود استفاده از این سیستم باعث حذف پیک های $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ شده است. هر فرایند عملیاتی که به حذف لایه سیلیکاژن سطح سیلیسیم- نیتروژن سرعت دهد، به مرحله اول نیتراسیون شتاب می دهد [۱۳]. پیش گرماش در خلاء و یا در یک گاز خنثی در بازه ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد را می توان در این دسته بندی قرار داد. به طوری که تغییر مستقیم توسط تجزیه تحت فشارهای کم اکسیژن محتمل تر است (واکنش ۵).



به منظور حذف گازهای جذب شده همانند اکسیژن از ذرات پودر آسیاب کاری شده، قبل از عملیات حرارتی نمونه پودری با استفاده از سیستم خلاء گاززدایی شد که الگوی پراش پرتو ایکس آن در شکل ۲ آمده است. همانطور که مشاهده می شود فرایند گاززدایی اثری بر روی پیک های پرتو ایکس نداشته است.

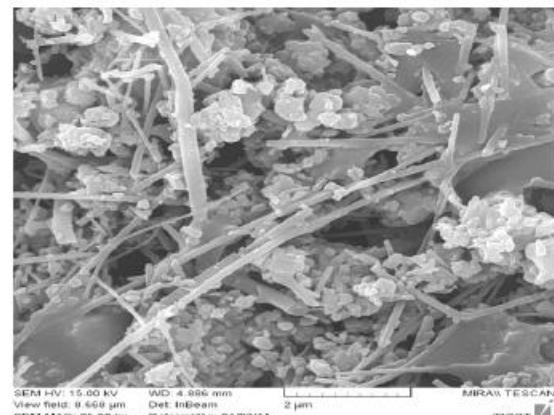


شکل ۳- تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی ماده اولیه سیلیسیم مورد استفاده و منحنی توزیع اندازه ذرات آن



شکل ۴- تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نمونه SN4 در دو بزرگنمایی متفاوت

افزایش داشته است که این امر توسط الگوهای پراش پرتو ایکس نیز تایید می‌شود (شکل‌های ۱-ج و ۱-ح). علاوه بر افزایش مشخص فاز آلفا در نمونه SN7 نسبت به نمونه SN6، میانگین قطر ذرات میله‌ای فاز بتا نیز کاهش یافته است و به حدود $69/13$ نانومتر رسیده است. همچنین مقدار فاز آلفا افزایش یافته است. در حالی که فاز آلفا با توجه به یکنواخت نبردن اندازه ذرات آن، میانگین اندازه ذرات آن به مقدار $137/10$ نانومتر افزایش یافته است. تحلیل طیف سنجی تفکیک انرژی عنصر سیلیسیم، اکسیژن و نیتروژن را نشان می‌دهد. فلز آهن نیز بد عنوان ناخالصی وارد شده از فرایند آسیاب کاری مشاهده می‌شود. در پژوهش‌های گذشته، به منظور تسریع واکنش نیتراسیون و به ویژه برای تعزیز لایه اکسیدی روی ذرات سیلیسیم از افزودنی‌های فلزی و یا فلوریدهای فلزی بهره جسته‌اند [۱۳]. بمنظور می‌رسد که بسیاری از این کاتالیست‌ها (فلزات) با پوشش سیلیکایی واکنش می‌دهند، احتمالاً توسط

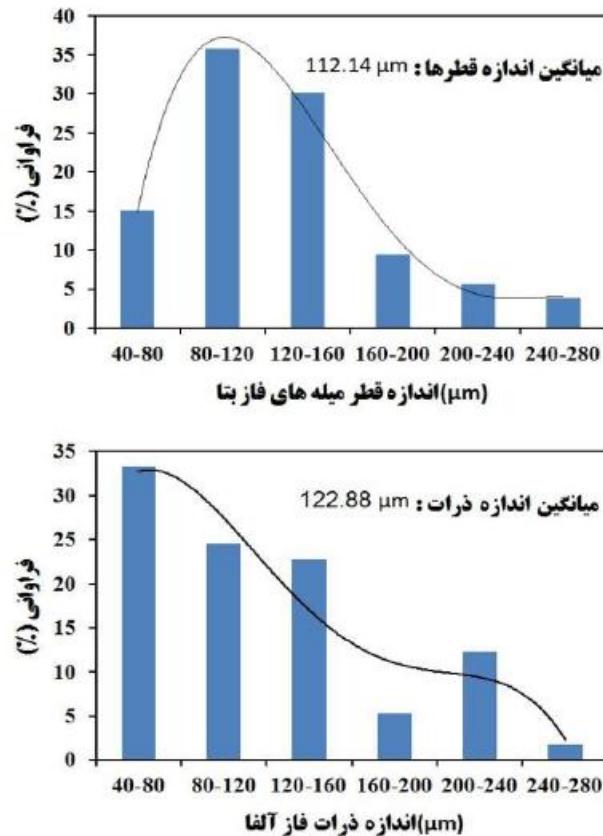


شکل ۵- تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نمونه SN6

یکنواختی است در صورتی که در مورد فاز آلفا این گونه نیست. در شکل ۷ تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی مربوط به نمونه SN7 نشان داده شده است. همان‌طور که از تصاویر مشخص است، با توجه با ریخت (موفرلوزی) متفاوت فازهای آلفا (شبه کروی) و بتا (میله‌ای)، مقدار فاز آلفا نسبت به بتا

جدول ۲- میزان عناصر موجود در نمونه ۷
حاصل از روش فلورسانس پرتو ایکس

غلفت (%) W/W	نوع عنصر
۹۸,۵۵	Si
۰,۶۳	Fe
۰,۲۵۷	Ca
۰,۱۷۰	Al
۰,۰۶۵	Cr
۰,۰۶۲	K
۰,۰۶۴	Ni
۰,۰۵۴	Cu
۰,۰۵۰	Mg
۰,۰۲۰	S
۰,۰۱۱	Zn
۰,۰۰۰	LOI
۹۹,۹۳	جمع کل



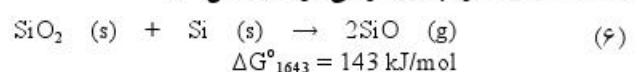
شکل ۶- توزیع اندازه ذرات فاز آلفا و قطرهای فاز بنا

۴- نتیجه گیری

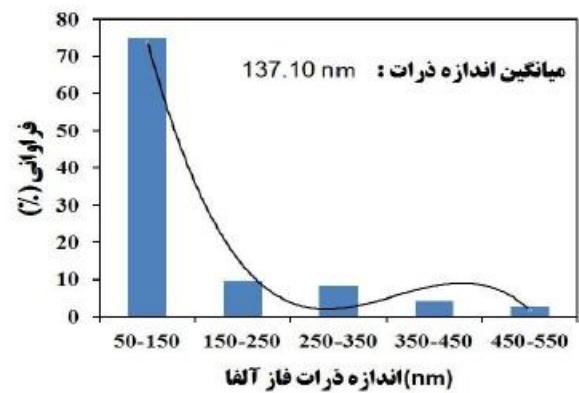
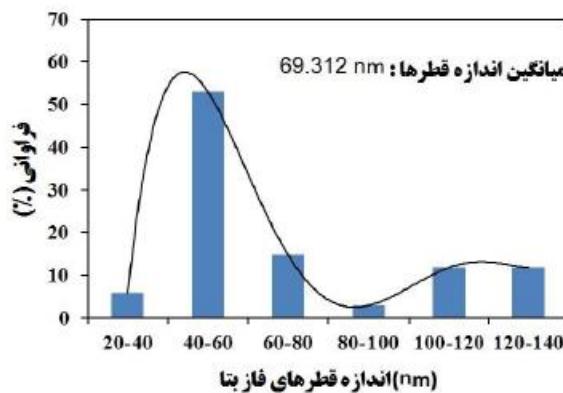
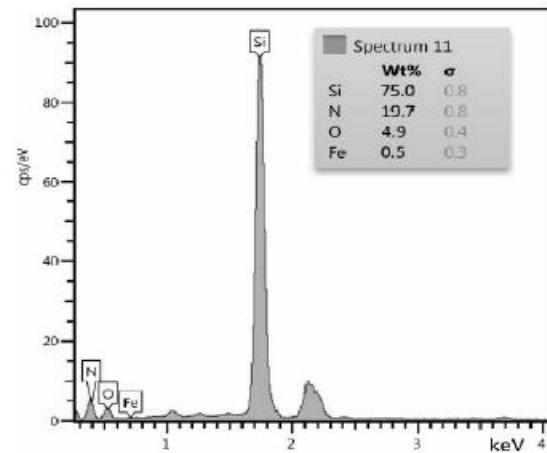
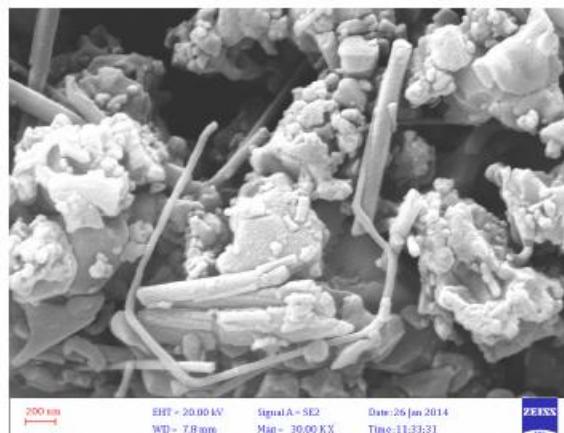
در این پژوهش نانوپردر نیترید سیلیسیم به روش آسیاب کاری سایشی تهیه شد. با توجه به ارزیابی های ساختاری و ریزساختاری که روی نمونه ها انجام شد، نمونه بهینه تولید شده (با خلوص بیش از ۹۵٪)، با ۳۰ ساعت آسیاب کاری، عملیات حرارتی تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد و با سرعت اعمال گرمای ۲۲ درجه سانتی گراد در دقیقه بدست آمد. نمونه بهینه دارای متوسط اندازه ذرات ۷۰ نانومتر و با ریخت نزدیک به کروی در مورد فاز آلفا و میله ای شکل در مورد فاز بنا است. از آنجایی که کاربرد اصلی این پودر تهیه قطعات تفجیوشی شده نیترید سیلیسیم است، این شرایط به عنوان حالت بهینه در نظر گرفته شد.

نانوپردر نیترید سیلیسیم به روش آسیاب کاری سایشی، در مدت زمان ۳۰ ساعت آسیاب کاری و دمای عملیات حرارتی ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد تهیه شد. این نانوپردر از خواص مطلوب ریزساختاری، ساختاری و گرمایی برخوردار است. آزمون

تبخیر به صورت مونوکسید سیلیسیم از سطح مشترک Si-SiO₂ باعث احیا و تخریب زودتر می شود (واکنش ۶).



برای بررسی میزان درصد خلوص و همچنین نوع و مقدار ناخالصی های پرودر Si₃N₄ از تحلیل فلورسانس پرتو ایکس استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایش برای نمونه ۷ SN₇ در جدول ۲ آمده است. همان طور که گفته شده است عنصر اصلی سیلیسیم با مقدار ۹۸/۵۵ درصد وزنی است. ناخالصی های اصلی موجود نیز عبارت از آهن، کلسیم و آلمینیوم هستند. آهن موجود می تواند از سیستم آسیاب کاری به نمونه وارد شده باشد. ناخالصی های کلسیم و آلمینیوم نیز به ماده اولیه سیلیسیم مصروف مربوط می شود. عنصر تشکیل دهنده دیگر ترکیب نیترید سیلیسیم، توسط روش فلورسانس پرتو ایکس قابل شناسایی نیست.



شکل ۷- تصویر میکروسکوپی الکترونی رویشی نمونه SN7 به همراه طبقه‌سنجی تفکیک انرژی و منحنی‌های توزیع اندازه ذرات فازهای آلفا و بنا

سیلیسیم به کمک پراش پرتوی ایکس نشان داد که فازهای تشکیل شده، به صورت آلفا و بنا دارای ساختار هگزاگونال‌اند. تحلیل فلورسانس پرتو ایکس نیز برای بررسی میزان خلورص نیترید سیلیسیم تولید شده استفاده شد.

ریخت‌شناسی به کمک میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)^۷ نشان داد که نانو ذرات نیترید سیلیسیم، با متوسط اندازه ذرات ۷۰ نانومتر و ریخت شبه کروی و میله‌ای و با توزیع یکنراخت تشکیل شده است. بررسی ساختار بلوری نانوپور نیترید

واژه‌نامه

1. polymorphs
2. hexagonal
3. cubic
4. X-ray diffraction
5. secondary electron
6. field emission scanning electron microscope
7. scanning electron microscope

مراجع

1. Medvedovski, E., "Ballistic Performance of Armour Ceramics: Influence of Design and Structure. Part 1," *Ceramics International*, Vol. 36, pp. 2103-15, 2010.
2. دهدشتی م، تهییه نانو پرده‌های سیالونی به روش سل-ژل،
3. Peng, H., "Spark Plasma Sintering of Si_3N_4 -Based Ceramics", Doctoral Dissertation, Stockholm University, Sweden, 2004.

4. Kim, Y.H., Park, J. and Yang, H., "Synthesis of Silicon Nitride Nanowires Directly from the Silicon Substrates", *Chemical Physics Letters*, Vol. 372, pp. 269-74, 2003.
5. Wang, F., Qin, X., Jin, G. and Guo, X., "Temperature-Controlled Synthesis of Si_3N_4 Nanomaterials via Direct Nitridation of Si Powders", *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*, Vol. 42, pp. 2033-5, 2010.
6. Pavarajarn, V., Vongthavorn, T. and Praserthdam, P., "Enhancement of Direct Nitridation of Silicon by Common Metals in Silicon Nitride Processing", *Ceramics International*, Vol. 33, pp. 675-80, 2007.
7. Song, J. W., Lee, I., Hong, S. J. and Myung Koo, J., "Refinement Behavior of Scrap Silicon by Mechanical Milling", *Current Nanoscience*, Vol. 10, pp. 441-444, 2014.
8. Suryanarayana, C., "Mechanical Alloying and Milling", *Progress in Materials Science*, Vol. 46, pp. 1-184, 2001.
9. Yin, J., Yao, D., Xia, Y., Zuo, K. and Zeng, Y., "The Effect of Modified Interfaces on the Mechanical Property of β -Silicon Nitride Whiskers Reinforced Cu Matrix Composites", *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 615, pp. 983-988, 2014.
10. Ward, T.S., Chen, W., Schoenitz, M., Dave, R.N. and Dreizin, E.L., "A Study of Mechanical Alloying Processes Using Reactive Milling and Discrete Element Modeling", *Acta Materialia*, Vol. 53 pp. 2909-2918, 2005.
11. Moulson, A., "Reaction-Bonded Silicon Nitride: Its Formation and Properties", *Journal of Materials Science*, Vol. 14, pp. 1017-51, 1979.
12. Boyer, S., Moulson, A., "A Mechanism for the Nitridation of Fe-Contaminated Silicon", *Journal of Materials Science*, Vol. 13, pp. 1637-46, 1978.
13. Dervišbegović, H. and Riley, F., "The Role of Hydrogen in the Nitridation of Silicon Powder Compacts", *Journal of Materials Science*, Vol. 16, pp. 1945-55, 1981.
14. Mangels, J.A., "Effect of $\text{H}_2\text{-N}_2$ Nitriding Atmospheres on the Properties of Reaction-Sintered Si_3N_4 ", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 58, pp. 354, 1975.
15. Jones, B. and Lindley, M., "Reaction Sintered Silicon Nitride. II- The Influence of Nitrogen Gas Flow on Strength and Strength/Density Relationships", *Journal of Materials Science*, Vol. 17, pp. 1288-95, 1976.
16. Lindley, M., Elias, D., Jones, B. and Pitman, K., "The Influence of Hydrogen in the Nitridation Gas on the Strength, Structure and Composition of Reaction-Sintered Silicon Nitride", *Journal of Materials Science*, Vol. 14, pp. 70-85, 1979.
17. Dawson, W. and Moulson, A., "The Combined Effects of Fe and H_2 on the Kinetics of Silicon Nitridation", *Journal of Materials Science*, Vol. 13, pp. 2289-90, 1978.